

(11)Publication number:

02-217329

(43)Date of publication of application: 30.08.1990

(51)Int.CI.

CO3B 37/014 GO2B 6/00

(21)Application number: 01-038340

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

20.02.1989

(72)Inventor: OGA YUICHI

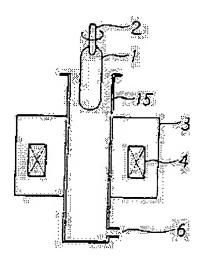
ISHIKAWA SHINJI KANAMORI HIROO YOKOTA HIROSHI KYODO TSUNEHISA

(54) PRODUCTION OF GLASS PREFORM FOR OPTICAL GLASS FIBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To prolong longevity of a furnace core tube and enable high quality of a preform by subjecting a fine glass particulate substance dehydrated in a quartz furnace core tube to fluorinating treatment in a furnace core tube of an SiC substrate in a process for subjecting an SiO2-based fine glass particulate substance to the fluorinating treatment and producing a preform.

CONSTITUTION: A cellular glass preform 1 is preheated and dehydrated at about ≤1100° C in an atmosphere containing a dehydrating agent, such as Cl2 gas, in a quartz furnace core tube. A gas (He, SiF4, O2, etc.) is then introduced from an introduction port 6 into a furnace core tube 15 of high-purity carbon or SiC, internally mounted in an electric furnace 3 and coated with SiC. the preform 1 is subsequently heated in the gas atmosphere at about 1200–1400° C to carry out fluorinating treatment. The preform 1 is then heated at about 1500–1650° C in an He atmosphere to carry out transparentizing. The longevity of the quarts furnace core tube and furnace core tube, such as the SiC, is prolonged to provide a high-quality preform.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月30日

C 03 B 37/014 G 02 B 6/00-

. 3 5 6

8821-4G 7036-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

光フアイパ用ガラス母材の製造方法 60発明の名称

> ②特 颠 平1-38340

平1(1989)2月20日 ②出

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 裕 個発 明 老 大 智 横浜製作所内

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 Ш 真 ⑫発 明 石

雄 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 弘 個発 明 者 杂

弘 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 ⑫発 阳 老 横浜製作所内

大阪府大阪市中央区北浜 4丁目 5番33号 の出 顔 人 住友電気工業株式会社

弁理士 内 田 外3名 四代 理 人

最終頁に続く

1. 発明の名称

光ファイバ川ガラス母村の製造方法

2. 特許請求の転開

(1) SiOeを主成分とするガラス微粒子体を非常 糸ガスを含むガス雰囲気中にて加熱する非常添 加処理により非素を含んだ光ファイバ用母材と する方法において、上記ガラス微粒子体を予め **信英炉心質中で脱水し、しかる後に度ガラス微** 拉子体をSICをコーティングした高純度カーポ ンが心質又は高純度SiCが心質中で非常添加処 理することを特徴とする光ファイパ用ガラス母 材の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分別]

水類明は光ファイバ川ガラス川村の製造方法に 関し、詳しくは多孔質ガラス体を高温炉中にて弗 素添加を行なう際に該高温炉の炉心質の劣化や消 耗を防止できて高品質な光ファイバ用ガラス母材 を得る製造方法に関するものである。

【従来の技術】

光ファイバ川ガラス母材を製造するための高温 炉の炉心管材料としては、従来石英が用いられて り、例えば特開昭57-17433号公報に提 される構成は第2図の如くである。第2図中1 はガラス微粒子体(以下、多孔質母材とも称する で、回転及び上下助可能な傾2に取りつけられ ている。3は担気値、4はカーボン等の要外体、 25は炉3内に内装された石英製の炉心質、 8 はガ ス 44 4 日であって、石英炉心質25内に例えば14. Cla、非素系ガス等のガスを供給する。このよう に構成された高温炉で多孔質母材しを加熱して、 非悪感加・脱水・透明化を行うと、不純物による 吸収がなく、またOH蒸吸収の実質的にない光フ ァイバ用ガラス母材が得られる。

(発明が解決しようとする課題)

上記の方法の問題点は、高温で使用するため、 石英炉心質の爽角が短いことである。以下、この 点を説明する。石英を1200℃以上に加熱した ときに、「失道」という現象が超きることが知ら

> 00WO-XX **'04**, 9.14

SEARCH REPORT

更に、石英炉心質を使用して非素添加処理する場合、非素によって石英がエッチングされ、炉心質の石英中の不純物が多孔質は材に混入し、高品質の光ファイバ用ガラス即材が得られないという問題があった。

これに対し、石英以外の材質の炉心質も使用されているが、高温炉の耐熱炉心質として高純度カーボン製の炉心質を使用すると、400℃以上で酸化消耗が起こり、母材取り出し時に大気の混入

とを特徴とする光ファイバ川ガラス母材の製造方 法である。

(作用)

f...

以下、関而を参照して本発明を説明する。新し 図は木発明の実施態様を説明する概略図であって、 回転かつ上下動可能な軸2に取り付けられている 8 孔質ガラス母材1は、予め石英炉心質中でCも ガス等の脱水剤を含む雰囲気中で1100℃以下 に加熱することにより脱水処理しておく。15が炉 3内に内装されたSICをコーテイングした高純度 カーポン炉心管又は高端度 Si C 炉心管である。 B は上記炉心質15内にガス(Ne. SIF., O. 等)を供 給するために、炉心質6の下端に設けられたガス **導入口である。非素低加処理の条件として一例を** 挙げると非素添加用ガスとしてSIFa、SIaF。等の 非常系ガスを含む雰囲気中で温度 1 2 0 0 ~ 1 4 ・ 00℃程度に加熱する等である。非素添加処理後 の通明化は16.雰囲気中で1500~1650℃程 皮に加熱して行なうことができる。

尚、カーポン炉表面のSICコーテイングは、通

本発明の目的は、このような従来法による価格低減の妨げを取り除くこと、すなわち好心質の寿命を延長でき、しかも従来法と同程度の高品質の光ファイバ川ガラスル材を製造できる方法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明の作用の第1としては、非素低加処理用の高温炉の炉心管の基材として、SICをコーティングしたカーボン又はSICを使用しているため、高温に保持した場合にが心質が劣化することがない。そのため、昇降温の辿さに注意しきえずれば、何回でも昇降温して使用することが可能となる。

第2に、少なくとも基材表面はSICであるため、 が心質能材の酸化消耗が無く、ガス適過性も無い ことから、雰囲気ガスが系外に漏れることはなく、 カーボン又はSIC中の不純物が光ファイバ用母材 中に進入することもない。

しかしながら、SIC材質の特性として、Cenガスにより変色、劣化してしまう問題がある。本発明では多孔質母材の脱水処理工程は、石英炉心質

温度 1 3 7 0 ℃、雰囲気 Si Fi / it = 3 %、下降速度 3 mm / 分にて行った。 続いて同一炉にて、 1 8 0 0 ℃に昇温し、 it 野阴気、下降速度 5 mm / 分にて透明ガラス化した。 焼結体外径 6 0 mm ゆ、 及さ3 0 0 mm である。 比証が率差 Δ n = (n(Si 0,) - n(F)] / n(Si 0,) は、 - 0.3 4 % であった。

上記で得られたガラス内材を用いて、純粋石英コア・シングルモードファイバを作製し、 伝送損失を評価したところ、 波長 l. 3 pm. l. 5 5 pmでの伝送損失はそれぞれ 0. 3 1 db/km. 0. 1 7 db/kmの特性が得られ、不純物の存在も認められずH. 試験(1 0 0 で× 2 0 時間)後も異常ピークは認められなかった。また、石英炉心質についても昇降温を繰り返したが、破損しなかった。

第3図に本実施例に係る上記シングルモードファイバの構造と印折串分布を示した。 同図の機能はファイバの径方向長さ(m)、縦軸は配折串差である。

实施例 2

予め石英垣心界にて脱水処理を施したガラス資

この内合には、「「「「「「」」」の対象を除去する必要はない。また、以上の方法でパーナーは複数本使用してもよい。

本発明の方法を適用するガラス微粒子体の組成については、特に制限されるところはない。 (実施例)

实施例1

予め石英炉心管で脱水処理を施したSIO。を主成分とするガラス数粒子体を、第1図の装置を用いて木発明により非素添加処理した。詳細は以下の通りである。

ガラス微粒子体は直径 1 4 0 mm が、長さ5 0 0 0 mであり、VAD法で製造したものである。 終多孔質母材を第 2 図に示する英切心管中に抑入し、温度 1 0 0 0 である。 終多度 5 mm / 分にて脱水処理した。脱水処理の後、取り出した多孔質母材の直径、長さは処理的と同じであった。以上のようにして脱水処理した多孔質母材をSi C をコーティングした高純波カーボン炉心管中に挿入した(第 1 図)。 弗索添加処理は、

位子体をファ素添加処理した。このときの母材達、 温度条件、ガス条件等はすべて実施例1と同じに した。

上記で得られた母材を用いて純粋石英コアシングルモードファイバを作製したところ、波 長 1.3 mm、 1.5 5 mmにおける伝送損失は、それぞれ 0.3 l db/km . 0.1 7 db/km であり、不純物の存在も認められなかった。また、 11. 試験(100℃×20時間)後も異常ピークは認められなかった。比較例 1

実施例」と同様に予め石灰炉心質にて脱水処理を施したガラス像粒子体を、 l ppm の絹を含みかつカーボン層を有しない石灰ガラスからなる石灰炉心質を使用した以外は、実施例 l と全く同条件でファ素添加処理して、実施例 l と同様にファイバを製造した。

得られたファイバの残留水分は 0.0 l ppm であった。また解に由来する吸収が 1.3 0 pm 近待まで存在したが、この頃は従前の吸収に比べると充分低く、その吸収はは 0.8 pm の放送で 2 ~ 3 dB/km

であった。しかしなか 炉心質の内壁は著しく エッチングされており ・ 軟性の上で問題のある ことが判明した。

比权例 2 (石英炉心管の耐熱性)

カーボン炉心管の代わりに石英炉心管を用いた 以外は実施例1の方法を繰り返して行ったところ、 石英炉心管が透明化時に引き伸びてしまい、再使 用が不可能となった。

比权例3(石英炉心質のエッチング)

比較例 2 で SI F. の 代わりに S F. を用いたところ、石英ガラス炉心質が著しく エッチングされ、 ヒーク近傍の炉壁にピンホールが生じた。 また、 得られた ガラス母材には数 ppm という大量の水分が存在していた。 もちろん、炉心管の引き伸びも著しく、再使用は不可能であった。

以上の実施例、比較例の結果をみれば、本発明によりが心質の損傷なく、高品質な光ファイバ用の材を製造できることが明らかである。なむ、以上はソーン炉の炉心管を例に挙げて説明したが、本発明は均熟炉炉心質に適用しても有効であるこ

分布を示す図で、第4図回及び(b)は各々本発明に係るガラス改拉子体の製法の具体例を説明する図である。

1 は Si_O。を主成分とするガラス母材、 2 は回転及び上下動可能な軸、 3 は 花気炉、 4 は 発熱体、 6 はガス導入口、 15 は 本発明に係る炉心質、 25 は石英製の炉心質、 41 は ガラス微粒子体、 42 は回転する軸又は中心部材、 43 はパーナー、 44 は酸水素炎を表す。

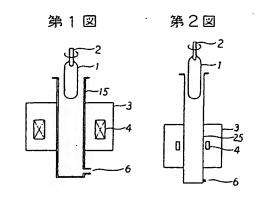
代理人 内 旧 明 代理人 获 原 亮 一 代刚人 安 沔 피 矣 '代理人 平 石 利 子 とは、勿論であまた、本発明の効果は、本発明に係る炉心質のSi C 表面を放化させた状態で使用しても損なわれるものではない。

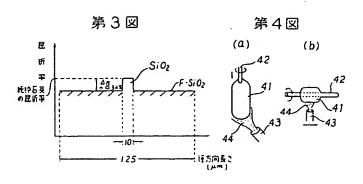
(発明の効果)

以上の説明及び実施例の結果から明らかなように、本発明の光ファイバ川ガラス母材の製造方法は、非累添加処理用高温炉炉心管としてSICを記憶度カーボン炉心管を使用することと、脱水処理は石炭炉心管を用いて行なうことによってがとしてが乗ので行なってといい、従来ので使いながらいではSIC製)の寿命は顕著に及くなり、生産性コストの上昇を防止でき、光ファイバ用ガラスの価格を低減できる産業上有利な方法である。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施態様を説明する段略図、 第2 図は従来法を説明する概略図、第3 図は本発明の実施例で作製した光ファイバ用ガラス母材から得たシングルモードファイバのの構造と屈折率





第1頁の続き @発 明 者

倫 久

神奈川県横浜市栄区田谷町 1 番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内